

(11) Publication number:

04311591 A

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 03103840

(51) Intl. Cl.: C25D 5/08 C25D 17/00 H01L 21/288

(22) Application date: 08.04.91

(30) Priority:

(43) Date of application publication:

04.11.92

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: SUMITOMO METAL IND LTD

(72) Inventor: KAMIMURA HIROHIKO

(74) Representative:

(54) DEVICE AND METHOD FOR PLATING

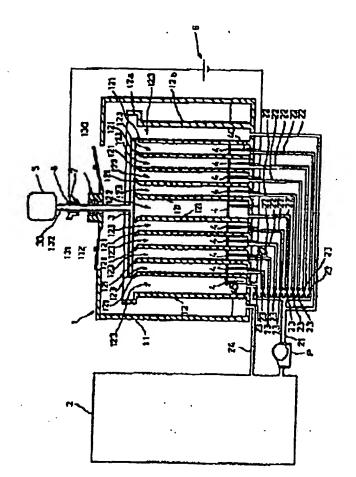
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a plating film precisely uniform in film quality, composition and film thickness on a wafer by controlling the change in characteristics such as conc. of a plating solution which flows along a cathode electrode in plating using a rotary cathode electrode.

CONSTITUTION: The disk type rotary electrode 3 rotating to circumferential direction, on one side of which a sample is fitted, and the anodic electrode 4, 4... provided against the described one side are arranged in a plating solution, and i electroplating is executed by energizing between these electrodes. The inner vessel 12, inside of which the plural cylindrical inner wall 121, 121... is provided, is provided on axial line of the rotary shaft 30 of the rotary electrode 3 and the plating solution is supplied from the columnary space 122 in the inner

vessel 12 and cylindrical space 123, 123... respectively to the rotary electrode 3. And the supplying amount of the plating solution supplied from each of the columnary space 122 and the cylindrical space 123, 123... is regulated to increase from the inside towards the outside of the inner vessel 12.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO&Japio



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開番号

特開平4-311591

(43)公費日 平成4年(1992)11月4日

(51) Int.Q.3 C 2 5 D	5/08	题列尼号	庁内整理番号 6919-4K	Pi	技術	接示箇所
	17/00	J	7179-4K			
HOIL	21/288	E	7738-4M		•	•

審査請求 未請求 請求項の数4(全 6 頁)

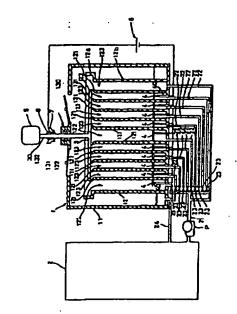
(21)出联合导	特默平3-103840	(71)出顧人	000002118		
(22)出題日	平成3年(1991)4月8日		住友金属工業株式会社 大阪府大阪市中央区北英4丁日 5 都33号		
	(MO) (MO) , 1/10 B	(72) 発明者	上村、裕彦		
			大阪府大阪市中央区北流4丁目5番33号 住友全属工器柱式会社内		
		(74)代班人	弁理士 河野 登夫		

(54)【発明の名称】 めつき装置及びめつき方法

(57) (長約)

【日的】 四転式のカソード電棚を用いてめっきを行う場合に、カソード電板に沿って流れるめっき液の過度等の特性の変化を抑制することにより、ウェハ上に誤賞、 組成及び収録が特徴に均一なめっき数を得ることを可能 とする。

【構成】 その一面に試料を接着し、周方向に回転する円盤状の回転電極3と、前記一面と対向足配されたアノード電極4、4…とをめっき被中に配し、これらの間に通電することによって電気めっきを行うめっき装置であり、回転電極3の回転機30の機動上に、複数の円筒状の内銀121,121,…をその内部に設けた内積12を備え、内積12内の円住状空間122 及び円筒状空間123,123,…の夫々からめっき液を回転電極3に供給するようにしてある。そして、円住状空間122 及び円筒状空間123,123,…の夫々から供給されるめっき後の供給量は、内積12の内積から外側に向かうに従って多くしている。



(特許請求の範囲)

【酵求項1】 その一面に試料を装着して用方向に回転 する円盤状のカソード電極と、前記一面と対向配置され たアノード電極とをめっき放中に配し、カソード電極と アノード電極との間に通信することにより電気めっきを 行うめっき装置において、前記カソード最初の回転輪線 上に配され、その内部に複数の円筒状の内壁を同軸的に 設けた賃体を備え、駄気体内の空間の夫々からめっき液 をカソード電笛の前配一面に供給するようにしてあるこ とを特徴とするめっき絵匠。

【請求項2】 その一面に試料を装着して周方向に回転 する円盤状のカソード電極と、前記一面と対向記憶され たアノード電極とをめっき被中に配し、カソード電極と アノード電視との間に透電することにより電気めっきを 行うめっき装置において、その内部に低形状の内壁を同 前的に複数数けた異状断面の尚を前記カソー・ド電極の回 転輪部の回りに建設し、舞合う海の前記内壁の住を異な らせてある角体を備え、鉄筒体内の空間の夫々からめっ き紋を斡記カソード電極の一面に供給するようにしてあ ることを特徴とするめっき装置。

【酵求項3】 財求項1配載のめっき装置を用いてめっ きを行う方法であって、箇体内の交間のめっき液の供給 量を、賃体内の内側から外側に向かうに従って多くする ことを特徴とするめっき方法。

【請求項4】 請求項2配載のめっき装置を用いてめっ きを行う方法であって、飼体内の空間のめっき液の供給 量を、関体内の内側から外側に向かうに従って多くする ことを特徴とするめっき方法。

・【発明の詳細な説明】

(0001)

『「産業上の利用分野」 本発明は、カソード電極とアノー ド電器とをめっき紙中に配し、電気めっきを行うめっき 鉄匠に関する。

[0002]

【従来の技術】電気めっさは、磁気装置及び群闘の電気 **ネ子の製造に永年使われている。ウェハ上に電気めっき** による積密めっきを施す場合、めっき液の反拌、固度、 単漢密度。及び班を特密に制御する必要がある。特に、 合金等をめっきし、これを機能性膜として使用する場合 には、膜の超成物がその特性に大きく影響するため、め 40 するめっき装置及び方法を提供することを目的とする。 っき条件の変数に対して敏感に抵成が変数するめっき俗 では、めっき条件を交換させないために、より物密な制 **弾を行うことが必要とされる。併えば、再膜磁気ヘッド** 等に用いる別を含金めっきは、異常共析型に属し、別に 比べてFeが折出し易く、めっき条件の変勢に対して破略 にその領域が変動する。

【0003】めっき条件の中で、その変動を防ぐことが 特に困難であるのは、再現住食くウェハ表面上にめっき 族の均一な流れを作るという条件である。 この条件を実 現するための芸図としては、めっき物の中心部にて、均 50 ソード電価の紋配一面に供給するようにしてあることを

一な速度で前後運動をするパドル式の控料器を増え、設 技神器の往復運動によってウェハを芸幸したカソード基 板上にめっき弦の層状の流れを作るようにしたパドル式 往復運動設計めっき装置が提案されている (米国特許4) 02756 号)。また、その他には、めっき弦の流れを与え るように固定された2つの数材によって限定された策略 を形成し、その旅路の下方から上方へめっき欲を通憶さ せて液路の上端からめっき液をオーバーフローさせ、ウ ェハを装着したカソード電便上にめっき液の耐状の流れ 10 を作るようにした電解めっき物が提案されている(特別 昭62-207895 号公報)。さらに、その下面の入口からめ っき紋を導入し、その上陰の、御幽状をした部材から前 配めっき絃をオーパーフローさせる、所謂カップを協え たカップ式吸流めっき装置において、約記入口の上部に 簡単な構造の整流器を配し、これによってめっき絵の絵 れを制御し、これと共に、ウェハを穀谷したカソード紙 種を回転させることにより、めっき弦の流れを射物し、 めっき紋の流れ全体の流速を均一とするようにした共産 が提案されている(特別平2-226603号公額)。

[0004]

[発明が解決しようとする課題] しかしながら、前述の 如きパドル式往復運動提幹めっき盆間及び電解めっき接 では、めっき液の全旋路に亘って層状の流れを作ること ができないという四角がった。また、約述の如きカソー ド電極を回転させるカップ式環境めっき装置では、カリ ード電極を回転させるので、めっき放はカップの中心部 から外倒へ向かって均一に流れるが、めっき欲はカップ の中心部から外側へ向かってめっき反応をしながら抜れ るから、めっき彼の資度等の特性が中心部から外領へ向 かうに従って変化するという問題があり、さらに、簡単 な構造の整確器は、ウェハ上の各种な流れの制御ができ ないため、めっき族の使れの変動に対してその包成が絵 感に変動する合金めっき等には、適していないという問 聞があった。

【0005】 本発明は別かる事情に鑑みてなされたもの であり、回転式のカソード電伍を用いてめっきを行う場 合に、カソード電極に沿って流れるめっき液の濃度等の 特性の変化を抑制することにより、ウェハ上に設合、組 成及び製浄が前をに均一なめっき数を得ることを可能と [0006]

【段風を解決するための手段】本苑明に係る第1のめっ き装置は、その一両に試料を装着して両方向に回転する 円盤状のカソード電極と、前配一面と対向配置されたア ノード電板とをめっき液中に配し、カソード電板とアノ ード電話との間に通電することにより電気めっきを行う めっき装置において、前記カソード電話の回転輪線上に 配され、その内部に複数の円質状の内壁を開始的に設け た関体を侵え、政策体内の空間の夫々からめっき液を力

粉粉とする。

[0010]

【0007】本発明に係る第2のめっき設置は、その一 質に試料を装着して対方向に回転する円盤状のカソード 電優と、前記一貫と対向配置されたアノード母撻とをめ っき紋中に配し、カソード電低とアノード電低との間に 通電することにより電気めっきを行うめっき装置におい て、その内部に摂形状の内壁を同軸的に複数数けた路状 **販面の角を約記力ソード電瓶の回転軸線の回りに連設** . し、研合う時の前配内壁の径を異ならせてある物体を確 え、紋質体内の空間の夫々からめっき絃を釣記カソード 10 電程の一面に供給するようにしてあることを特徴とす ۵.

【0008】本発明に係る第1のめっき方法は、胡求項 1 記載のめっき装置を用いてめっきを行う方法であっ て、簡体内の空間のめっき笛の供給量を、簡体内の内側 から外側に向かうに従って多くすることを特徴とする。 【0009】本発明に係る第2のめっき方法は、請求項 2配数のめっき装置を用いてめっきを行う方法であっ て、特体内の空間のめっき族の供給量を、領体内の内閣 から外側に向かうに従って多くすることを特徴とする。

【作用】本発明の第1のめっき装置では、カソード電極 が回転するので、その回転によって、めっき故は、中心 部から外周的へ向かって一様に流れるが、この場合、め っき抜は、めっき反応をしつつ流れるので、このめっき 反応によってその遺皮等の特性が変化するが、めっき液 が中心部から外周部へ向かって流れるに従って資体内の 空間の夫々から新たなめっき彼が供給されるので、カソ ード電極に沿って流れるめっき液の過度等の特性は、そ の中心部から外角部に亘って一様となる。

【0011】本発明の第2のめっき装置では、第1のめ っき美国と同様にめっき飲が中心部から外风部へ向かっ て流れるに従って資体内の空間の夫々から新たなめっき 彼が供給されるので、カソード電気に沿って流れるめっ を欲の過度等の特性は、その中心部から外周部に亘って 一様となり、さらに、気体の時合う質にあってはその内 壁の色を異ならせてあるため、森合う筒の空間からカソ 一ド電衝に供給されるめっき放は、夫々カソード領領の 任方向における異なる位置に到達することとなり、カソ の中心部から外角部に亘ってさらに一様となる。

【0012】前配第1のめっき装置を用いてめっきを行 う場合。简体内の外側の空間よりも内側の空間の方があ っき彼の供給量が多いと、カソード電視に沿ってその中 心部から外層部へ向かって遊れるめっき弦の遊れに送ら れて、彷彿内の外側の空間から供給されるめっき紋がカ ソード包囲まで到達しない食がある。本発明の第1のめ っき方法では、日体内の空間のめっき後の長齢量を、音 体内の内切から外切に向かうに従って多くするので、黄

写信に沿って洗れるめっき欲に送られることなくカソー ド電極に到達する。

【0013】 的配第2のめっき装置を用いてめっきを行 う場合、賃体内の外側の空間よりも内側の空間の方がめ っき族の供給量が多いと、カソード電板に沿ってその中 心部から外間部へ向かって流れるめっき欲の流れに近ら れて、資体内の外質の空間から供給されるめっき欲が力 ソード電伍虫で到達しない食がある。本発明の第2のめ っき方法では、舞体内の空間のめっき紙の供給量を、筒 作内の内側から外側に向かうに従って多くするので、筒 体内の外側の空間から供給されるめっき放は、カソード 電価に沿って流れるめっき液に送られることなくカソー ド電極に到達する。

[0014]

【宍箟例】以下本発明をその実施例を示す図面に基づい て具件的に説明する。図1は本発明に係るめっき装置の 構造を示す模式的設所面図、図2はそのめっき槽の模式 的機能面配である。

【0015】図中1はアクリル製品製のめっき槽であ り、味めっき情1は、有底円筒形の外槽11の内部に、そ の底部を外槽11と共有し、その上路部124 の外径が、そ れ以外の部分である本体部125 の外径よりも大である段 付き有底円筒形の内槽12を、同軸的に備えている。内槽 12の本体部120 の内部には、内槽12の本体部120 内の空 同を、中心部の円柱状空間122 と、その周囲の複数の円 筒状空間123, 123, …とに区分けする円筒形の複数の内砂 121, 121, …が阿軸的に偉えられている。また内壁121,12 1.…の夫々の上着部は、上始へ向かうに従って所定量拡 色されている。

30 【0016】関節榜2にはその程度、機度及び9至が管理 されためっき彼が貯留されており、調整権2内のめっき 欲は、その中途部にポンプPを介収してなる徳出管?1、 ポンプPの出側の流出管21を分岐してなり、その中途に 茂弘前7年用弁23,23,…を夫々介設してなる導入管22,22, …とを介して、円柱伏空間122 及び円筒状空間123, 123, --の夫々の底部から内槽12内に導入されるようになって いる。また、このようにして内側12内に導入されためっ を放は、内持12からオーパーフローして前配外担11と内 檜12との間の空間に溜まり、溜まっためっき抜は、前記 ード電極に沿って流れるめっき液の微度等の特性は、そ め 空間の底部から導出管24を介して、調整機2へ環流する ようになっている。

【0017】内登121,121,…の上部における内替12の上 烙部12a 内には、円盤状のカソード電極である回転電極 3が配設されており、また、円柱状空間122 内の下部及 びその最も外側の空間を除く円筒状空間123, 123, …内の 下部には夫々。その底部に固定された金属物40。40。… によって支持された、NI質の欝状のアノード電価4。 4、一が、前配回転電腦3と平方に配設されている。前 記アノード電極4、4、…は銅状であるため、その副目 体内の外切の空間から供給されるめっき役は、カソード め の中をめっき彼が迅過できるようになっている。 前配金

民物40社、直接電景6の負債場子と電気的に接続されて おり、アノード電響4は金属枠40を介して直流電源6の 負債給予と導通されている。

[0018] 前記回転電循3上面の中心部には、回転電・ 係3の回転能30(ステンレス製)が取付けられている。 回転輪切はサーポモータ5によって輪心回転させられる ようになっており、回転電視3は回転限30の熱心回転に 伴って回転するようになっている。また、回転的30の私 長方向の中途部には、めっき槽1の上部に配されてな 受部13は、円筒状の軸受ケース130 の内部に、回転触30 を支承するポールペアリング131 と、缺ポールペアリン グ131 の上下に2段ずつ設けられた腐食防止用のテフロ ン0リング132, 132, 132, 132 とを増えており、回転電値 3の回転時の包心を防ぐ。

【0019】また、同転数30の動長方向における動長部 13とサーポモータ5との間には、直旋電弧6からの電流 を回転輸30に投すべく直流電弧6の正倒端子と接続され た、りん骨銅製のブラシ7と、その外周がブラシ7に接 放するように回転就30を内嵌した尊強用解答8とが配数 20 されている。これにより、回転電極3は回転陥30、 専選 用網管8及びプラシ7を介して直流電源6の正倒焙子と 導通している。回転1830は、導通用網管8が嵌入された 部分及び回転電極3への取付け部分等の導通部分以外の 部分を、腐食防止のためにテフロン皮膜にて絶縁してあ

【0020】 図3は回転電極3の裏面図、図4は回転電 権3の要節拡大統新面図である。回転電極3は樹脂製の 円盤状のウェハホルゲ31の下面にこれと阿径の帯電板32 を取付けてなり、尋用板32は、その中心部において回転 20 に亘って一道となる。 触幼と導通されている。ウェハホルダ31には、その征よ りも小筏の、異なる2つの同心円上に失々、正方形の穴 310,310 …を4年配してあり、また、導電板32には、ウ ェハホルダ31に設けられた穴310,310 …よりも小さい正 方形の穴320,320 …を前記2つの同心円上に夫4、4等 配してあり、ウェハホルダ31と導電板32とは穴310,310 …と穴320,320…とが異なるように取付けられている。 また、専権板32の下面の中心部及び外身部等の関中斜線 にて示す箇所には、テフロン皮膜321 がマスキングされ ており、これらの箇所はめっき液と絶縁される。そし ゆ て、ウェハホルダ31の穴310,310 …の夫々には、ウェハ 9, 9…が、穴320,320 …の最部によって支持されるよ うに養入される。このようにウェハホルダ31の穴310.31 0 …の夫々に殺入されたウェハ9。 9…は、その下面が 専電板32の大320,320 …から回転電信3の下面側に促出 する。また、時間被32におけるウェハ9と接触する部分 及びテフロン皮膜321が溶されていない部分は、めっき 故に始箳しないように金めっさが踏されている。

【0021】また、図4に示されるように、ウェハホル

311 が形成されており、ウェハ9がウェハホルダ31の穴 310に数入された場合、ウェハ9の上に設置用の〇リン グ312 が載回され、夫々のねじ穴311 に円形の数313 が 輝入されることにより、ウェハ9はウェハホルダ31の大 310 内に独特されるようになっている。

【0022】以上の如く構成されためっき装置を用いて めっきを行う場合、内積12の円柱状空間122 及び円筒状 空間123、123、…内にめっき抜が導入され、 回転電値3 が サーポモータによって回転させられる。 円住状空間122 り、回転船30を支承する軸受部13が設けられている。輪 10 及び円筒状空間123,123,…内に導入されためっき欲は図 5の如く流れる。図5は内存12内のめっき液の流れを示 **す摂式図である。図中の矢符にて示される如く、めっき** 族は、円柱状空間122及び円角状空間123, 123, …内にお いて夫々下方から上方へ流れ、内壁121,121,…の上端部 が拡任されているために前配上端部においてその流れの 方向が内積12の外周方向へ所定角度変化して流れる。そ して、円柱状空間122 及び円筒状空間123, 123, …内から 上方へ流れ出ためっき依は回転電極3の下面にて合法 し、回転電伍3の下面に沿ってその中心部から径方向外 倒へ向けて流れる。 このように流れるめっき旅は、 回転 電低3 に接着したウェハ9に対してめっき反応し、ウェ ハ9にめっきが値される。

> 【0023】回転電極3の下面では、その回転によっ て、めっき依が中心部から外周部へ向かって一様に流れ る。この場合、めっき抜は、めっき反応をしつつ流れる が、めっき彼が中心部から外周部へ向かって流れるに従 って円筒状空間123, 123, …の夫々から新たなめっき故が めっき核の流れに合流するので、回転電極3の下面にお けるめっき彼の賈良琴の特性は、その中心部から外周部

【0024】また、円柱状空間122及び円筒状空間122 123、…の火々から回転電板3へ向けて流れるめっさ放の **疎量は、内暦12の中心部(円柱状空間122)から外周部** へ向かうに従って多くなるようにするのが最適である。 これは、内部12の中心側の空間の突出が多いと、その外 周囲の空間からめっき弦が回転電極3へ向けて供給でき なくなるからである。

【0025】 次に、本発明のその他の実施例について記 明する。図6は本発明のその他の実施的を示すめっき槽 1の模式的模断面図である。図6に示されるめっき物】 は、その内部に複数の紐形状の内壁124,124 …を向給的 に設けた最大新面の第120,120 …を斡記回転電信3の回 転軸30の前線の回りに連設し、開合う筒120,120 の内登 124,124 …の臣を異ならせてある気状の内的12を備えて いる。このような内側12にあっては、別合う気120,120 内の内登124, 124 …の径を異ならせてあるため、殴合う 街120, 120 内の届状新聞の空間である周状空間125, 125. …から回転電値3に向けて供給されるめっき抜は、夫々 回転電便3の径方向における異なる位置に到達すること ダ31における正方形の穴310 の夫々の上部には、ねじ穴 50 となり、回転電便3に沿って降れるめっき肢の直度等。

- I have been a second to the second

反応率の特性は、その中心部から外周部に亘ってさらに 一保となる。また、このような構成の内排12を有するめ っき装置にあっても、 原状空間125, 125, …の夫々から回 転電板3へ向けて流れるめっき欲の流量は、内核12の中 心部から外周部へ向かうに従って多くなるようにするの が最高である。

【0026】次に、本免明に係るめっき装置及び2種質 の従来のめっき装置(米国特許4102756 号と同様の第1 の従来装置及び回転電極3を備えるが内装121,121,…チ 合金めっきを行った結果について説明する。

【0027】まず、このめっきにおけるめっき条件につ いて反射する。本発明のめっき装置においては、ウェハ 9には下地としてパーマロイ合金皮膜がスパッタ法によ り予め広席されている。アノード電価4、4、…は、2 ss原のNI 会属領板を用いた。めっき放は、会員イオン ELTNICI: . 6 H. O#60g/1, FeSO: . 7 Hi Oが1.5g/(私加されており、また、p互製街剤として ほう酸が多加してあり、3.00~3.02pEに調整されてあ る。また、膜中の応力を摂和するために、サッカリンナ トリウムを応力級和剤として添加し、その他に電解支持 剤として塩化ナトリウム、表面の溢れ特性のためにラウ リル硫酸ナトリウムを昇面活性剤として添加した。めっ き欲の温度は、ベルティエ素子を用いた電子位温装費を 使用して、23±0.1 で以内に調整した。めっき接への流 登は、内積12をその中心部から外周部へ10回に分け(関 篇:40mm、槽内径200mm)、中心部から0.021/ala (第1 周), 0.1 l/aia (第2層), 0.2 l/aia (第3層), 0.4 l/min (第4册), 0.5l/min (第5册), 0.6 l/m ia (第6四), 0.7 !/ala (第7層), 0.9 i/ala(第 30 8局), 1.0 1/pia (第9局), 1.1 1/pia (第10局) とした。また、第1の従来装置及び第2の従来装置のめ っき装置では、前述の如き本見明のめっき装置における めっき条件と略等しいめっき条件でめっきを行った。

【0028】このようなめっき条件でめっきを行った結 果、第1の従来装置では、原厚で過大7%。組成で最大 11/18の分布があった。第2の従来装置では、中心部か 6外周部へ向かう方向に対して観得で最大9分。組成で、 及大2♥1%の分布があった。また、本発明のめっき装置 では、中心部から外周的へ向かう方向に対して関邦で最 の 大2%、組成で最大0.3vl %の分布があった。この結果 から明らかな如く本発明にあっては、従来装置よりも順 **序及び組成の均一化が図れる。**

【0029】なお、本実施例においては、めっき槽1を アクリル樹脂製としたが、これに殴らず、めっき槽1 は、塩化ビニール樹脂、ポリプロピレン樹脂及びテフロ ン樹脂等、非導電性、非磁性で配性めっき液と反応しな いその他の材料を用いても良い。また、本安路例におい ては、アノード電伍4、4…をNI好としたが、これに

関らず、めっきされる単体金属又は合金と同じものであ れば食い。

[0030]

【発明の効果】以上詳述した如く、本発明の第1のめっ き装置では、めっき欲が中心部から外間部へ向かって流 れるに従って筒体内の空間の夫々から新たなめっき絵が 供給されるようになっているので、カソード電視上を流 れるめっき液の健康等の特性は、その中心部から外周部 に亘って一様となり、また、本発明の第2のめっき芸世 個えない第2の従来装置)を使用して実際にパーマロイ 10 では、これに加えて資体の閉合う角にあってはその内壁 の狂を異ならせてあるため、関合う筋の空間からカソー ド電低に供給されるめっき抜は、夫々カソード電便の任 方向における異なる位置に到達することとなり、カソー ド電極上を流れるめっき欲の数度等の特性は、その中心 部から外周部に狙ってさらに一様となる。また、本発明 の第1のめっき方法及び本発明の第2のめっき方法で は、質体内の空間のめっき液の供給量を、質体内の内側 から外側に向かうに従って多くするので、数体内の外側 の空間から供給されるめっき液は、カソード電腦に沿っ て流れるめっき旅に送られることなくカソード電板に到 達するため、カソード電便上を流れるめっき彼の遺皮等 の特性は、その中心部から外周部に亘って一様となる。 このように、本党明においては、回転式のカソード単権 を用いてめっきを行う場合に、カソード電極に沿って流 れるめっき液の濃度、反応率等の特性が一様となること により、ウェハ上に頂責、組成及び頂厚が特密に均一た めっき嗅を得ることが可能となる等、本発明は使れた効 昼を寄する。

【図面の関単な説明】

- 【図1】本発明に係るめっき装置の構造を示す模式的鍵 新面図である。
 - 【図 2】めっき槽の模式的模断面図である。
 - 【図3】回転電極の裏面図である。
 - 【図4】回転電極の要節拡大設断面面である。
 - 【閏5】内槽内のめっき弦の流れを示す技式図である。
- 【図6】本発明のその他の実施例を示すめっき槽の模式 的視斯面図である。

A STATE OF THE STA

【符号の反射】

- 3 回転電板
- 4 カソード電極
 - 9 ウェハ
 - 12 内籍
 - 30 回転物
 - 120 日
 - 121,124 内型
 - 122 円柱状空間
 - 123 円角状空間
 - 125 扇状空間

